MICROCRE 研润光机

HELLIX 超临界微粒制备系统

产品资料摘要

型号 HELLIX 整理日期 2026-11-14

旧站技术资料整理，配置与交付请确认。

随着纳米技术的发展，超临界流体技术因其优质的优势在超细颗粒制备的应用也越来越广泛，如催化剂，磁性材料，精细陶瓷，缓释药物等。



产品图片摘自原站 具体外观与配置以确认资料为准

技术参数摘录

以下为原站参数摘录。多型号及不同测试条件的并列数值请结合原始技术表阅读，不作为单一型号的统一配置承诺。

参数项目	原站列示数值或说明
*同一系统可实现超临界流体超细微粒制备的三种方式	超临界溶剂快速膨胀方法（RESS），压缩流体抗溶剂沉淀方法（PCA），超临界抗溶剂方法（GAS）
*萃取釜承压为 30,000 psi，萃取体积	5ml至4000ml可选，可根据用户需求进行定制。

资料来源与咨询

原始产品页面：https://www.yrmade.com/HELLIX.html

上海研润光机科技有限公司 | 400-812-7833 / 021-58391850

邮箱 shanghai@yr17.net

地址 上海市奉贤区南奉公路1478号

本资料为产品信息摘要，不是检验报告、校准证书或产品合格证明。